

二次离子质谱检测，质谱检测机构

产品名称	二次离子质谱检测，质谱检测机构
公司名称	北京清析技术研究院
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市海淀区王庄路1号B座6层7-C房间
联系电话	19826559728 19826559728

产品详情

二次离子质谱检测范围

二次离子质谱检测范围

二次离子质谱检测范围

二次离子质谱检测标准举例

- 1、GB/T 40129-2021 表面化学分析 二次离子质谱 飞行时间二次离子质谱仪质量标校准
- 2、BS ISO 13084:2011 表面化学分析.二次离子质谱.飞行时间二次离子质谱用质量标度的校准
- 3、ISO 13084:2018 表面化学分析 - 二次离子质谱法 - 用于飞行时间二次离子质谱仪的质谱的校准
- 4、JIS K 0157:2021 表面化学分析.二次离子质谱法.渡越时间二次离子质谱仪的质量标度的校准
- 5、JIS K 0157:2021 表面化学分析.二次离子质谱法.渡越时间二次离子质谱仪的质量标度的校准
- 6、BS ISO 13084:2018 表面化学分析 二次离子质谱分析 飞行时间二次离子质谱仪的质量标度校准
- 7、BS ISO 20411:2018 表面化学分析 二次离子质谱分析 单离子计数动态二次离子质谱饱和强度校正方法
- 8、JIS K 0157:2021 表面化学分析.二次离子质谱法.渡越时间二次离子质谱仪的质量标度的校准
- 9、GB/T 42263-2022 硅单晶中氮含量的测定 二次离子质谱法
- 10、SJ/T 11493-2015 硅衬底中氮浓度的二次离子质谱测量方法
- 11、GB/T 39144-2020 氮化镓材料中镁含量的测定 二次离子质谱法
- 12、GB/T 40109-2021 表面化学分析 二次离子质谱 硅中硼深度剖析方法
- 13、SJ/T 11498-2015 重掺硅衬底中氧浓度的二次离子质谱测量方法
- 14、GB/T 41153-2021 碳化硅单晶中硼、铝、氮杂质含量的测定 二次离子质谱法
- 15、ASTM E1504-11(2019 二次离子质谱法 (SIMS) 中质谱数据报告的标准实施规程

二次离子质谱检测时间周期

到样后7-10个工作日（可加急），根据样品及其检测项目/方法会有所变动，具体需咨询工程师。

二次离子质谱检测流程

- 1、沟通需求（在线或电话咨询）；
- 2、寄样（邮寄样品支持上门取样）；
- 3、报价（根据检测的复杂程度进行报价）；
- 4、签约（签订合同和保密协议）；
- 5、完成检测（检测周期会根据样品及其检测项目/方法会有所变动，出具检测报告，售后服务）。

咨询热线或联系邮箱选择，为您提供便捷检测服务。 武汉地区获得CNAS认证证书